PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03-175695

(43) Date of publication of application: 30.07.1991

(51)Int.CI.

H05K 3/42

(21)Application number: 01-315552

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: SHIMAMOTO EIJI

TANIMOTO MEGUMI

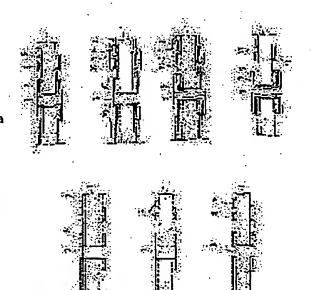
(54) MANUFACTURE OF THROUGH HOLE PRINTED WIRING BOARD

04.12.1989

(57)Abstract:

PURPOSE: To realize the advancement of wiring density and the improvement of performance by etching the copper foil of a printed wiring board so as to form a circuit pattern, and then performing electroless nickel plating and electroless gold plating, and then electrolessly plating its whole face, and electrically plating only the through hole and the land part selectively.

CONSTITUTION: A copper foil 2 is stuck to a base material 1, and a through hole 3 is bored, and an etching resist 6 is made at the part required as a circuit, and the copper foil 2 and the etching resist 6 at the unnecessary part are removed by etching, and electroless platings of nickel and gold are applied onto the parts to become circuits so as to form electroless nickel and electroless gold plating layers 8, and then electroless copper plating is applied to the whole face of the board so as to form an electroless plating layer 5. Next, plating resists 10 are made at the parts excluding the through hole 3, requiring through hole plating, and the land part 30, and then electric copper plating is applied to form an electric copper plating layer 9. Lastly, after the plating resist 10 is separated, the electroless copper plating layer 5 is removed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-175695

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)7月30日

H 05 K 3/42

A 6736-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

の発明の名称 スルホールブリント配線板の製造方法

②特 願 平1-315552

崽

@出 随 平1(1989)12月4日

@発明者島本

栄 司

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

@発明者 谷 本

ŗ

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑪出 願 入 シャープ株式会社

四代 理 人 弁理士 西 田 新

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

明 福 魯

- 1. 発明の名称
 - スルホールプリント配線板の製造方法
- 2. 特許請求の範囲

網箔をベース基材に貼り合わせ、スルホールを 形成してなるプリント配線板において、そのプリ ント配線板の上記網箔をエッチングすることによ り回路パターンを形成し、その回路パターンに無 電解ニッケルメッキおよび無電解金メッキを行っ た後、そのプリント配線板の全面を無電解メッキ し、さらにスルホールおよびそのランド部のみを 選択的に電気メッキし、無電解メッキ層を除去す ることを特徴とするスルホールプリント配線板の 製造方法。

- 3. 発明の詳細な説明
- <産業上の利用分野>

スルホールプリント配線板の製造方法に関する。 <従来の技術>

第2図(a)乃至(d)は、従来行われてきたパネルメッキ法であり、その経時的に示す模式断

面図を示す。

(a)に示すように、ベース基材1に期指2を 貼り合わせ、その後スルホール3の穴あけを行う。 この網箱2の厚さは、通常18μmであり、これ より薄い9μmあるいは5μmの網箱を用いたり、 また銅張基材全体にエッチングを行うことにより 網箱を薄くしたものを用いている。スルホール3 の穴あけは、ドリリングあるいはパンチングによ り行う。

次いで(b)に示すように、スルホール3および網箔2に無電解網メッキおよび電気網メッキを行い、無電解網メッキおよび電気網メッキ層4を形成し、(c)に示すように、所定の部分にエッチングレジスト6を形成した後、エッチングにより不要部分の網を除去すると、(d)に示すように、回路7が形成される。

<発明が解決しようとする課題>

LCチップ実装方法の開発に伴い、回路ピッチは、現在工業的に安定生産が可能といわれている 100μmのラインをすでに超えている。

特開平3-175695 (2)

従来の製造方法においては、15~2.5 mmのスルホール網メッキ圏の厚さ分がベース基材に貼り合わせた網箱の厚さに加算されるため、パターン形成時におけるエッチング加工が過剰の場合、微細回路が細くなり断線したり、また上配エッチング加工が不足の場合、回路間隔が狭い部分で充分に網がエッチング除去されずクッチが発生する。

このようなパクーン形成における問題点である タッチの発生を防ぐためには、回路開展は網箔お よびそのメッキ暦のトータルの厚さのおよそ2倍 以上を必要とする。ところが銅メッキ暦の厚さを 薄くした場合、半田付け時の熱ストレスによりス ルホールの導通信頼性を確保することができない。

このような問題の解決手段として、従来、通常よりも強い9μmまたは5μmの網箔をベース材に貼り合わせた基材を用いることを行ってきた。この網箔はしわを防ぐためアルミ箔を貼り合わせたものとなっている。ところがこの網箔はコスト商であるとともに、上記アルミ箔を除去する工程が必要であり、製造工程の増加をまねく。また他

の手段としては、一般に使用されている18μmの厚さの網箔を貼り合わせた基材を、パターン形成前にエッチングし約9μmの厚さに薄くする方法を用いるが、この場合、基板全体を均一にしかも所定の厚さにコントロールしてエッチングすることは困難である。本発明ではこのような問題を解決する。

<課題を解決するための手段>

スルホールプリント配線板の製造方法は、钢筋をベース基材に貼り合わせ、スルホールを形成してなるプリント配線板において、そのプリント配線板において、そのプリント配線板においなーンに無電解ニッケルメッキおよび無電解金メッキを行った後、そのプリント配線板の全面を無電解メッキし、さらにスルホールおよびそのランド部のみを選択的に電気メッキし、無電解メッキ層を除去することを特徴としている。

<作用>

本発明の製造方法では、網箔のみをエッチング

するので微報回路の形成が容易である。またその 微細回路は無電解ニッケルメッキおよび無電解金 メッキを行うことよりそのメッキ層が保護膜とな る。さらにスルホールおよびそのランド部のみを 選択的にメッキすることにより、そのメッキ層は スルホールにおける導通が充分に可能な所望の厚 さを確保できる。

く実施例>

第1図(a)乃至(h)は、本発明における実施例であり、その製造工程の模式断面図を示す。
(a)に示すように、ベース基材1に期格2を貼り合わせ、その後スルホール3の穴あけを行う。
この網路2の厚さは、一般に使用されている18μmである。

次いで(b)に示すように、回路として必要な 部分にエッチングレジスト6を形成する。

次いで (c) に示すように、エッチングにより 不要部分の網箔 2 およびエッチングレジスト 6 を 除去することにより 回路となる部分を形成する。

次いで(d)に示すように、次工程に必要とす

る例えば触媒処理などの前処理を行った後、上記 回路となる部分上にニッケルおよび金の無電解メ ッキを行い、無電解ニッケルおよび無電解金メッ キ層8を形成する。

次いで(e)に示すように、次工程に必要とする例えば触媒処理などの前処理を行った後、上記 基板全面に無電解網メッキを行い、無電解網メッキ層 5 を形成する。

次いで(1)に示すように、上記無電解網メッキ暦5上において、スルホールメッキを必要とするスルホール3およびそのランド部30を除いた部分にメッキレジスト10を形成する。

次いで(g)に示すように、電気網メッキを行い、スルホール3内およびそのランド部30に所定の厚さのメッキを行い電気網メッキ暦9を形成する。この場合必要に応じて半田メッキを行なってもよい。

そして最後に (h) に示すように、メッキレジスト10を剝離後、さらに全面にクォックエッチを行い、回路パターン11以外に付着している無

特開平3-175695 (3)

電解網メッキ暦5を除去し回路パターン11を得っる。

なお回路形成において、1 Cのダイレクトボンディング用として部分的に厚い回路、例えばバンプ等を設ける必要のある場合、上記実施例において所定部分にメッキレジスト10を施さないことにより、スルホール3およびそのランド部30のメッキを行うと同時に回路形成ができる。

以上の実施例は回路ピッチが100μm以下のスルホール基板に用いられるが、特に回路ピッチが25~40μmの場合においても5μmまたは9μmの厚さの網箔を使用し、実施例と同一の工程により回路パターンの形成ができる。さらに、上記実施例は片面および両面基板はもとより多層基板にも適用できる。

<発明の効果>

以上説明したように、本発明による製造方法によれば、100μm以下の回路ピッチをもつ微細 回路の形成が容易となる。またその工程において、 微細回路の保護膜が形成されるため、その後の工 程における数据回路への影響がない。さらにスル ホール部分における電気調メッキは所定の厚さを 確保できるため、その導通信報性が高くなる。

したがって配線密度の西度化およびその性能は ますます向上する。

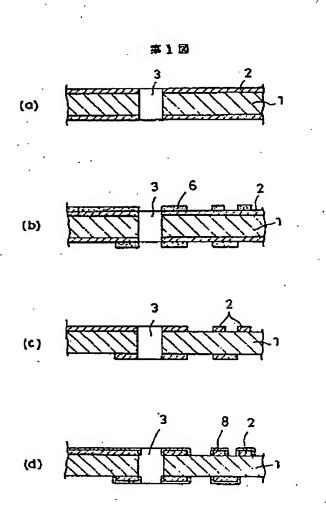
4. 図面の簡単な説明

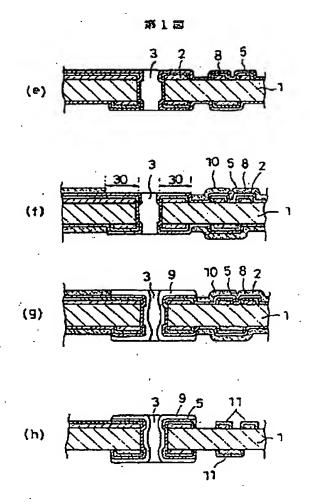
第1図(a)乃至(h)は本発明方法における 実施例の模式断面図、第2図(a)乃至(d)は 従来例で経時的に示す模式断面図である。

- 1・・・ペース基材
- 2 · · · 頻筍
- 3 - ・スルホール
- 5・・・無低解誤メッキ腔
- 6 ・・・エッチングレジスト
- B ・無電解ニッケル

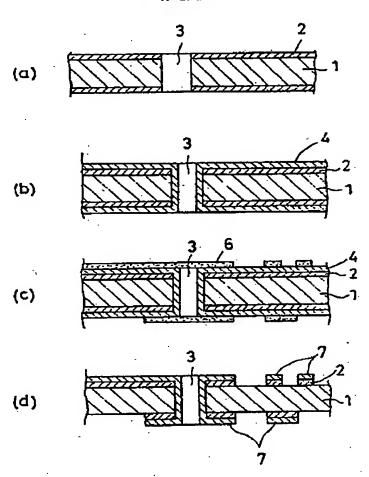
および無電解金メッキ層

- 9・・・電気網メッキ層
- 10・・・メッキレジスト
- :...1 1 ・・・回路パターン
 - 30 · · · スルホールランド部





第2図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.